#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2003002741 A

(43) Date of publication of application: 08.01.03

(51) Int. CI

C04B 35/46 C04B 35/49 H01L 41/083 H01L 41/187

(21) Application number: 2001183292

(22) Date of filing: 18.06.01

(71) Applicant:

**MURATA MFG CO LTD** 

(72) Inventor:

SAWADA TAKUYA KIMURA MASAHIKO ANDO AKIRA

(54) PIEZOELECTRIC CERAMIC COMPOSITION AND PIEZOELECTRIC CERAMIC ELEMENT USING THE SAME

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a piezoelectric ceramic composition which lowers a temperature at which a piezoelectric ceramic composition comprising SrBi  $_4$ Ti $_4$ O $_{15}$  as the main component can be fired and is useful as a material for piezoelectric ceramic elements such as a piezoelectric ceramic filter, a piezoelectric ceramic oscillator and a piezoelectric ceramic vibrator

exhibiting such an electromechanical coupling factor (k) as to make the elements to be put to practical use at 21,100°C firing temperature and to provide piezoelectric elements using the piezoelectric ceramic composition.

SOLUTION: The piezoelectric ceramic composition contains >0 to 0.075 mol of at least one of Si and W based on 1 mol Bi in a piezoelectric ceramic composition comprising SrBi<sub>4</sub>Ti<sub>4</sub>O<sub>15</sub> as the main component.

COPYRIGHT: (C)2003,JPO

#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-2741

(P2003-2741A)

(43)公開日 平成15年1月8日(2003.1.8)

(51) Int.Cl.'		識別記号	F I		. 5	·7](多考)
C04B	35/46		C 0 4 B	35/46	J	4G031
	35/49			35/49	Z	
H01L	41/083	•	H01L	41/18	101J	
	41/187	,		41/08	S	

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 6 頁)

(21)出願番号	特顧2001-183292(P2001-183292)	(71)出願人 000006231 株式会社村田製作所
(22)出顧日	平成13年6月18日(2001.6.18)	京都府長岡京市天神二丁目26番10号 (72)発明者 澤田 拓也 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所内 (72)発明者 木村 雅彦 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式
		会社村田製作所内 (74)代理人 100079577 弁理士 岡田 全啓

最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 圧電磁器組成物およびそれを用いた圧電セラミック索子

## (57)【要約】

【課題】 一般式SrBi、Ti、O15を主成分とする 圧電磁器組成物の焼成が可能な温度を低下させ、110 ○○C以下の焼成温度で実用に供しうる程度の電気機械結 合係数kを示す圧電セラミックフィルタ、圧電セラミック発振子および圧電セラミック振動子などの圧電セラミック素子などの材料として有用な圧電磁器組成物および それを用いた圧電セラミック素子を提供する。

【解決手段】 圧電磁器組成物は、一般式SrBi, Ti,  $O_1$ , で表される主成分からなる圧電磁器組成物において、Si およびWのうちの少なくとも1 種をその一般式で表される主成分中のBi、1 mo1 に対して0. 0 75 mo1 以下(0 を含まない)含有することを特徴とする。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくともSr、Bi、Ti、Oからなるビスマス層状化合物を主成分とする圧電磁器組成物において、SiおよびWのうちの少なくとも1種を前記主成分中のBi、1molに対して0.075mol以下(0を含まない)含有することを特徴とする、圧電磁器組成物。

【請求項2】 一般式SrBi、Ti、O1,で表される主成分からなる圧電磁器組成物において、SiおよびWのうちの少なくとも1種を前記一般式で表される主成分 10中のBi、1molに対して0.075mol以下(0を含まない)含有することを特徴とする、圧電磁器組成物。

【請求項3】 前記主成分中に含有されるSiが前記主成分中のBi、1molに対して0.025mol以下(0を含まない)であることを特徴とする、請求項1または請求項2に記載の圧電磁器組成物。

【請求項4】 一般式SrBi,  $(Ti_{1-}, Mb_{v})$ ,  $O_{1}$ ,  $(\hbar k)$ , (h) (h)

【請求項5】 0<y≦0.1であることを特徴とする、請求項4に記載の圧電磁器組成物。

【請求項6】 前記主成分中にSr以外の2価の金属元素またはBi以外の3価の金属元素を前記主成分中のBi、1molに対して0.075mol以下(0を含まない)含有することを特徴とする、請求項1ないし請求項5のいずれかに記載の圧電磁器組成物。

【請求項7】 前記主成分中に含有される2価または3価の金属元素はMg、Ca、Ba、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Dy、Er、Yb、ScおよびYのうちの少なくとも1種である、請求項6に記載の圧電磁器組成物。

【請求項8】 MnをMnCO, に換算して1.5重量%以下(0を含まない)含有することを特徴とする、請求項1ないし請求項7のいずれかに記載の圧電磁器組成物。

【請求項9】 請求項1ないし請求項8のいずれかに記載の圧電磁器組成物からなる圧電磁器、および前記圧電磁器に形成される電極を含む、圧電セラミック素子。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は圧電磁器組成物およびそれを用いた圧電セラミック素子に関し、特にたとえば、圧電セラミックフィルタ、圧電セラミック発振子および圧電セラミック振動子などの圧電セラミック素子などの材料として有用な圧電磁器組成物およびそれを用いた圧電セラミック素子に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、圧電セラミックフィルタ、圧電セ 50 圧電磁器組成物は、一般式SrBi。(Tiュ-v Mb

ラミック発振子および圧電セラミック振動子などの圧電セラミック素子に用いられる圧電磁器組成物として、チタン酸ジルコン酸鉛(Pb (Ti、Zrix)〇,)またはチタン酸鉛(PbTi〇,)を主成分とする圧電磁器組成物が広く用いられている。しかしながら、チタン酸ジルコン酸鉛またはチタン酸鉛を主成分とする圧電磁器組成物では、その組成中に鉛を大量に含有するため、製造過程において鉛酸化物の蒸発のため製品の均一性が低下するという問題があった。製造過程における鉛酸化物の蒸発による製品の均一性の低下を防止するためには、組成中に鉛をまったく含まないまたは少量のみ含む圧電磁器組成物が好ましい。これに対して、SrBi・Ti。〇;などのビスマス層状化合物を主成分とする圧電磁器組成物では、その組成中に鉛酸化物を含有しないため、上記のような問題は生じない。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、SrBi、Ti、Oュ、などを主成分とする圧電磁器組成物では、実用に供しうる程度の電気機械結合係数k(10%以上)を示す圧電磁器を得るためには、1200℃以上の高温での焼成が必要であり、このような高温での焼成が可能な高価な焼成炉が必要である。また、内部電極を有する圧電セラミックフィルタなどの圧電セラミック素子などでは、焼成温度より高い融点を有する電極材料を用いなければならず、白金などの高価な電極材料を用いる必要があるため、製造コストが増大するという問題があった。

【0004】それゆえに、この発明の主たる目的は、一般式SrBi、Ti、Oisを主成分とする圧電磁器組成物の焼成が可能な温度を低下させ、1100℃以下の焼成温度で実用に供しうる程度の電気機械結合係数kを示す圧電セラミックフィルタ、圧電セラミック発振子および圧電セラミック振動子などの圧電セラミック素子などの材料として有用な圧電磁器組成物およびそれを用いた圧電セラミック素子を提供することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】この発明にかかる圧電磁器組成物は、少なくともSr、Bi、Ti、〇からなるビスマス層状化合物を主成分とする圧電磁器組成物において、Mb(MbはSiおよびWのうちの少なくとも1種)をその主成分中のBi、1molに対して0.075mol以下(0を含まない)含有することを特徴とする、圧電磁器組成物である。また、この発明にかかる圧電磁器組成物は、一般式SrBi、Ti。〇;で表される主成分からなる圧電磁器組成物において、Mb(MbはSiおよびWのうちの少なくとも1種)をその一般式で表される主成分中のBi、1molに対して0.075mol以下(0を含まない)含有することを特徴とする、圧電磁器組成物である。さらに、この発明にかかる

、)。O1、(ただし、MbはSiおよびWのうちの少な くとも1種であり、かつ、0<y≦0.3である)で表 される主成分からなるととを特徴とする、圧電磁器組成 物である。この発明にかかる圧電磁器組成物では、主成 分中にSr以外の2価の金属元素またはBi以外の3価 の金属元素をその主成分中のBi、1mo1に対して 0. 075mol以下(0を含まない)含有されてもよ い。この場合、次に示す-20℃から80℃の共振周波 数の温度変化率fr TCが小さくなるため、高精度な圧 電セラミック発振子などの材料として有用な圧電磁器組 10 成物を得ることができる。

frTC = (fr(max) - fr(min)) / (fr(20°C) × 1 0 0)

fr (max ):-20℃から80℃の温度範囲における 最高の共振周波数

fr (min ): -20℃から80℃の温度範囲において 最低の共振周波数

f r (20°C): 20°Cにおける共振周波数

また、この場合、主成分中に含有されるSr以外の2価 の金属元素またはBi以外の3価の金属元素は、たとえ 20 ばMg、Ca、Ba、La、Ce、Pr、Nd、Sm、 Gd、Dy、Er、Yb、ScおよびYのうちの少なく とも1種であり、NdおよびYのうちの少なくとも1種 であることが好ましく、Yであることがさらに好まし い。さらに、この発明にかかる圧電磁器組成物では、M nをMnCO, に換算して1.5重量%以下(0を含ま ない) 含有されてもよい。この発明にかかる圧電セラミ ック素子は、この発明にかかる圧電磁器組成物からなる 圧電磁器と、圧電磁器に形成される電極とを含む、圧電 セラミック素子である。

【0006】この発明にかかる圧電磁器組成物におい て、Mb (MbはSiおよびWのうちの少なとも1種) の含有量を主成分中のBi、1molに対して0.07 5mol以下(0を含まない)としたのは、0の場合で は1100°C以下で十分な焼結が行われず、分極が不可 能であるためであり、また、これより多い場合には実用 に供しうる程度の電気機械結合係数kが得られないため である。また、Mbの含有量が多すぎる場合には、Mb を含まない場合に比べて、電気機械結合係数kが低下す るため、Mbの含有量は、主成分中のBi、1molに 対して0.025mol以下であることが好ましい。ま た、この発明にかかる圧電磁器組成物において、一般式 SrBi, (Ti<sub>1-v</sub> Mb, ), O<sub>15</sub> (ただし、Mbは Si およびWのうちの少なくとも1種) におけるyの値 を0<y≤0.3としたのは、yが0では1100°C以 下で十分な焼結が行われず、分極が不可能であるためで あり、また、yが0.3を超える範囲では実用に供しう る程度の電気機械結合係数kが得られないためである。 また、Mbの含有量が多すぎる場合には、Mbを含有し ない場合すなわちy=0の場合に比べて、電気機械結合 50

係数kが低下するため、yの範囲は0<y≦0.1であ ることが好ましい。また、この発明にかかる圧電磁器組 成物において、主成分中に含有されるSェ以外の2価の 金属元素、Bi以外の3価の金属元素を、主成分中のB i、1molに対して0.075mol以下(0を含ま ない)としたのは、これを超える範囲では共振周波数の 温度変化率 fr TCを小さくする効果がみられず、か つ、電気機械結合係数kが低下するため、これらを用い る意味がないためである。また、この発明にかかる圧電 磁器組成物において、Mnの添加量をMnCO,に換算 して1.5重量%以下としたのは、Mnを添加すること によって焼結性が向上するが、Mnの添加量がMnCO , に換算して1.5重量%より多い場合にはその効果が みられないためである。

[0007] との発明の上述の目的、その他の目的、特 徴および利点は、図面を参照して行う以下の発明の実施 の形態の詳細な説明から一層明らかとなろう。

[0008]

【発明の実施の形態】(実施例)まず、出発原料とし τ、SrCO, 、Bi, O, 、TiO, 、MgCO, 、 CaCO, BaCO, La, O, Nd, O, S m, O, 、Y, O, 、SiO, 、WO, およびMnCO ,を用意し、これらを組成(Sr<sub>1-x</sub> Ma<sub>x</sub>) Bi.  $(Ti_{1-}, Mb_{1})$ ,  $O_{1}$ , +z重量%MnCO, (Ma はMg、Ca、Ba、La、Nd、SmおよびYのいず れか。MbはSiおよびWのいずれか。 $0 \le x \le 0$ . 4、0≦y≦0.4、0≦z≦1.6)となるように秤 量して、ボールミルを用いて約4時間湿式混合して、混 合物を得た。得られた混合物を乾燥した後、700~9 00℃で仮焼して、仮焼物を得た。それから、との仮焼 物を粗粉砕した後、有機パインダを適量加えてボールミ ルを用いて約4時間湿式粉砕し、40メッシュのふるい を通して粒度調整を行った。次に、これを1000kg /cm'の圧力で直径12.0mm、厚さ1.2mmの 円板に成形し、これを大気中で1000~1200°Cで 焼成することによって、円板状の磁器を得た。この磁器 の表面 (両主面) に、通常の方法により銀ペーストを塗 布し焼付けて銀電極を形成した後、150~200℃の 絶縁オイル中で5~10kV/mmの直流電圧を10~ 30分間印加して分極処理を施し、圧電磁器(試料)を 得た。そして、得られた試料について、密度、共振周波 数の温度変化率 fr TCおよび電気機械結合係数 kを測 定した。その結果を表1~表5に示す。なお、表1~表 5には、各試料におけるMaおよびMbの元素記号と、 x、yおよびzの数値と、焼成温度とも示す。また、表 1~表5において、試料番号欄の\*印はその試料がとの 発明の範囲外であることを示す。

[0009]

【表1】

_
`

試料 番号	Ma	Мb	ж	у	z	焼成温度 (℃)	密度 (g/cm²)	frTC (ppm∕°C)	k (%)
1*	_		0	0	0	1200	7.0	80	13
2*	_		ō	0	0	1100	5.8	100	8
3	1	Si	0	0.1	0	1100	6.9	81	13
4		Si	0	0.2	0	1100	6.9	82	11
5		Si	0	0.3	0	1100	7.0	90	10_
6*		Si	0	0.4	0	1100	7.0	148	8
7*			0	0	0.5	1200	6.9	65	20
8*			0	0	0.5	1100	5.4	114	5
9		Si	0	0.1	0.5	1100	6.8	65	20
10		Si	0	0.2	0.5	1100	6.8	77	16
11	_	Si	0	0.3	0.5	1100	7.0	85	15
12*		Si	0	0.4	0.5	1100	7.0	150	6
13		Si	0	0.1	0.1	1100	6.8	75	15
14		Si	0	0.1	1.0	1100	6.9	59	21
15	_	Si	0	0.1	1.5	1100	6.8	56	17
16	_	Si	0	0.1	1.6	1100	6.8	56	10
17*	Ba	_	0.1	0	0.5	1200	7.0	50	19
18*	Ba	_	0.1	0	0.5	1100	5.5	95	6
19	Ba	Si	0.1	0.1	0.5	1100	6.9	50	19
20	Ba	Si	0.1	0.2	0.5	1100	6.9	65	· 16

[0010]

\* \* 【表2】

試料 番号	Ma	Мь	x	у	z	焼成温度 (℃)	密度 (g/cm²)	frTC (ppm/℃)	k (%)
21	Ba	Si	0.1	0.3	0.5	1100	7.0	75	15
22*	Ba	Si	0.1	0.4	0.5	1100	7.0	113	6
23	Ba	Si	0.3	0.1	0.5	1100	6.8	40	17
24	Ва	Si	0.4	0.1	0.5	1100	6.7	40	10
25*	Mg	_	0.1	0	0.5	1100	5.4	150	7
26	Mg	Si	0.1	0.1	0.5	1100	6.9	61	18
27	Mg	Si	0.1	0.3	0.5	1100	6.8	69	13
28*	Mg	Si	0.1	0.4	0.5	1100	7.0	95	7
29	Ca	Si	0.1	0.1	0.5	1100	6.9	59	17_
30	Св	Si	0.1	0.3	0.5	1100	6.9	69	14
31*	Ca	Si	0.1	0.4	0.5	1100	6.9	93	8
32*	La	_	0.1	0	0.5	1200	7.0	52	22
33*	La		0.1	0	0.5	1100	5.3	137	5
34	La	Si	0.1	0.1	0.5	1100	7.0	52	22
35	La	Si	0.1	0.2	0.5	1100	7.0	58	17
36	La	Si	0.1	0.3	0.5	1100	7.0	63	16
37*	La	Si	0.1	0.4	0.5	1100	7.0	96	6
38	La	Si	0.3	0.1	0.5	1100	6.8	41	18
39	La	Si	0.4	0.1	0.5	1100	6.9	41	11
40*	Nd	=	0.1	0	0.5	1100	6.0	180	6

[0011]

※ ※【表3】

試料 番号	Ma	Mb	x	у	z	焼成温度 (℃)	密度 (g/cm²)	frTC (ppm/℃)	k (%)
41	Nd	Si	0.1	0.1	0.5	1100	6.8	36	24
42	Nd	Si	0.1	0.3	0.5	1100	6.8	38	19
43*	Nd	Si	0.1	0.4	0.5	1100	6.9	98	6
44*	Sm	_	0.1	.0	0.5	1100	5.8	113	7
45	Sm	Si	0.1	0.1	0.5	1100	6.8	56	22_
46	Sm	Si	0.1	0.3	0.5	1100	6.9	60	17
47*	Sm	Si	0.1	0.4	0.5	1100	7.0	89	7
48*	Y		0.1	0	0.5	1100	5.9	130	8
49	Y	Si	0.1	0.1	0.5	1100	6.9	28	23
50	Y	Si	0.1	0.3	0.5	1100	6.9	31	16
51*	Y	Si	0.1	0.4	0.5	1100	6.8	87	6

[0012]

	_		<del>,</del>	_					
試料	Ma.	Мъ	x	۱	۱ ـ	焼成湿度	密度	fr TC	k
番号	1410.	WID		У	Z	(℃)	$(g/cm^2)$	(ppm/℃)	(%)
61		W	0	0.1	0	1100	6.9	83	13
62	_	W	0	0.2	0	1100	6.9	85	11
63	_	W	0	0.3	0	1100	7.0	94	10
64*		W	0	0.4	0	1100	7.0	151	6
65	_	W	0	0.1	0.5	1100	6.8	72	20
66		W	0	0.2	0.5	1100	6.8	81	15
67	_	W	0	0.3	0.5	1100	7.0	90	13
68*	_	W	0	0.4	0.5	1100	7.0	150	6
_69		W	0	0.1	0.1	1100	6.8	75	15
70	_	W	0	0.1	1.0	1100	7.0	62	21
71		W	0	0.1	1.5	1100	6.9	56	15
72		W	0	0.1	1.6	1100	6.9	56	10
73	Ba	W	0.1	0.1	0.5	1100	6.8	50	19
74	Ba	W	0.1	0.2	0.5	1100	6.9	69	15
75	Ba	W	0.1	0.3	0.5	1100	6.9	80	13
76*	Ba	_W_	0.1	0.4	0.5	1100	7.0	135	7
77	Ba	W	0.3	0.1	0.5	1100	6.9	41	15
78	Ba	w	0.4	0.1	0.5	1100	6.9	41	10
79	Mg	W	0.1	0.1	0.5	1100	6.9	64	18
80	Mg	W	0.1	0.3	0.5	1100	6.9	72	11

[0013]

\* \*【表5】

試料 番号	Ma	Мъ	ж	У	z	焼成温度 (℃)	密度 (g/cm²)	frTC (ppm∕°C)	k (%)
81*	Mg	w	0.1	0.4	0.5	1100	7.0	100	6
82	Ca	W	0.1	0.1	0.5	1100	6.9	61	17
83	Ca	W	0.1	0.3	0.5	1100	6.9	69	14
84*	Са	W	0.1	0.4	0.5	1100	6.9	95	8
85	La	W	0.1	0.1	0.5	1100	6.9	52	22
86	La	W	0.1	0.2	0.5	1100	7.0	65	15
87	La	W	0.1	0.3	0.5	1100	7.0	69	12
88*	La	W	0.1	0.4	0.5	1100	7.0	99	. 5
89	La	w	0.3	0.1	0.5	1100	6.9	44	18
90	La	W	0.4	0.1	0.5	1100	7.0	44	12
91	Nd	W	0.1	0.1	0.5	1100	6.8	36	22
92	Nd	W	0.1	0.3	0.5	1100	6.9	38	18
93*	Nd	W	0.1	0.4	0.5	1100	6.8	100	6
94	Sm	W	0.1	0.1	0.5	1100	6.9	64	21
95	Sm	W	0.1	0.3	0.5	1100	7.0	68	14
96*	Sm	W	0.1	0.4	0.5	1100	7.0	95	6
97	Y	W	0.1	0.1	0.5	1100	6.9	30	23
98	Y	W	0.1	0.3	0.5	1100	6.9	32	15_
99*	Y	W	0.1	0.4	0.5	1100	6.8	90	6

【0014】表1~表5に示すように、この発明の実施例にかかる各試料については、いずれも、1100℃以下の焼成で実用に供しうる程度の電気機械結合係数kが得られていることが明らかである。

【0015】なお、この発明にかかる圧電磁器組成物は 上記の実施例の組成に限定されるものではなく、発明の 要旨の範囲内であれば有効である。

【0016】また、上述の実施例では共振周波数の温度変化率 f r T C および電気機械結合係数 k は円板状の圧電セラミック振動子の厚み縦振動についての例を示したが、本願発明の効果は、円板状の圧電セラミック振動子の厚み縦振動に限定されず、厚みすべり振動や厚み縦振動の高調波など、他の圧電セラミック素子として特にたとえば圧電セラミックマルタや圧電セラミック発振子

などに利用される他の振動モードにおいても、厚み縦振動の場合と同様に有効である。

【0017】図1はこの発明にかかる圧電セラミック振 40 動子の一例を示す斜視図であり、図2はその断面図解図 である。図1および図2に示す圧電セラミック振動子1 0は、たとえば直方体状の圧電磁器12を含む。圧電磁 器12は、2枚の圧電磁器層12aおよび12bを含 む。これらの圧電磁器層12aおよび12bは、上述の との発明にかかる圧電磁器組成物からなり、積層されか つ一体的に形成される。また、これらの圧電磁器層12 aおよび12bは、図2の矢印で示すように、同じ厚み 方向に分極されている。

動の髙調波など、他の圧電セラミック素子として特にた 【0018】圧電磁器層12aおよび12bの間には、 とえば圧電セラミックフィルタや圧電セラミック発振子 50 その中央にたとえば円形の振動電極14aが形成され、

その振動電極14aから圧電磁器12の一端面にわたっ てたとえばT字形の引出電極16aが形成される。ま た、圧電磁器層12aの表面には、その中央にたとえば 円形の振動電極14bが形成され、その振動電極14b から圧電磁器12の他端面にわたってたとえばT字形の 引出電極16bが形成される。さらに、圧電磁器層12 bの表面には、その中央にたとえば円形の振動電極14 cが形成され、その振動電極14cから圧電磁器12の 他端面にわたってたとえばT字形の引出電極16 cが形

【0019】そして、引出電極16aにはリード線18 aを介して一方の外部端子20aが接続され、引出電極 16 bおよび16 cには別のリード線18 bを介して他 方の外部端子20bが接続される。

【0020】なお、この発明は、上述の圧電セラミック 振動子10以外の圧電セラミック振動子、圧電セラミッ クフィルタおよび圧電セラミック発振子などの他の圧電 セラミック素子にも適用される。

[0021]

【発明の効果】との発明によれば、一般式SrBi, T\*20 20a、20b 外部端子

\* i, O,, を主成分とする圧電磁器組成物の焼成が可能な 温度を低下させ、1100°C以下の焼成温度で実用に供 しうる程度の電気機械結合係数 k を示す圧電セラミック フィルタ、圧電セラミック発振子および圧電セラミック 振動子などの圧電セラミック素子などの材料として有用 な圧電磁器組成物およびそれを用いた圧電セラミック素 子が得られる。

#### 【図面の簡単な説明】

[図1] との発明にかかる圧電セラミック振動子の一例 10 を示す斜視図である。

【図2】図1に示す圧電セラミック振動子の断面図解図 である。

## 【符号の説明】

10 圧電セラミック振動子

#### 12 圧電磁器

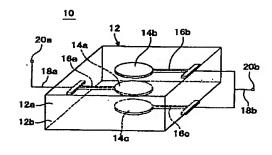
12a、12b 圧電磁器層

14a、14b、14c 振動電極

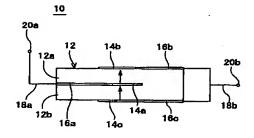
16a、16b、16c 引出電極

18a、18b リード線

【図1】



【図2】



#### フロントページの続き

#### (72)発明者 安藤 陽

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所内

Fターム(参考) 4G031 AA03 AA04 AA05 AA06 AA07 AA08 AA11 AA18 AA19 AA30 AA35 BA10 CA03